# CATALYST FOR TRIMERIZING ETHYLENE AND TRIMERIZATION OF ETHYLENE IN PRESENCE OF THE SAME

Publication number: JP11092407 Publication date: 1999-04-06

Inventor: OGURI MOTOHIRO; MIMURA HIDEYUKI; AOYAMA TAKAMITSU: OKADA HISANORI: KOIE YASUYUKI

TAKAWITSU, UKADA HISANURI; KUIE Y

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/20; C07B61/00; C07C2/08; C07C2/16;

C07C2/26; C07C11/113; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; (IPC1-7): C07C11/113; B01J31/20; C07B61/00; C07C2/08; C07C2/16;

C07C2/26

- European:

Application number: JP19970255369 19970919 Priority number(s): JP19970255369 19970919

Report a data error here

#### Abstract of JP11092407

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject catalyst for efficiently and highly selectively producing 1-bexene useful as a raw material comonomer for linear low density polyethylene from ethylene by including a chromium compound, an alkyl metal compound and a specific sulfur compound. SOLUTION: This catalyst comprises a chromium compound of the formula: CrAm [(n) is an integer of 1-6; A is carbon monoxide or the like), an alkyl compound of the formula: Rp MXq [0-(p) <-3,  $0^{+}(q), 3$ , (p)+(q) is 1 to 3: M is lithium or the like; R is a 1-10C alkyl; X is H or the like), and a sulfur compound of the formula: R<13 - (Y)h, -[R<2>-(Y)]ljk, -R<3> [(n), (i) are each an integer of 1-6; (k) is an integer of 1-10; R<1>. R<3> are each H or the like; R<2> is a 1-8C alkylene; Y is a group expressed by the formulai or the formula: R<4>-S-M (R<4> is a 1-20C hydrocarbon; M is a 2, 11, 12, 13 or 14 group metal element in the periodic table).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本國特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (II)特許出願公開番号 特: 第平11-92407

(43)公開日 平成11年(1999)4月6日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		徽河記号		FI					
C07C	11/113			CO	7 C	11/113			
B01J	31/20			В 0	l J	31/20		Z	
C07B	61/00	300		CO	7 B	61/00		300	
C07C	2/08			CO	7 C	2/08			
	2/16			2/16					
			審查請求	未請求	辦才	マ項の数5	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号		特爾平9-255369		(71)	HIM	₹ 000000	2200		
(may be injected	,	JAMELO MODORO		(1.17	TT BHA		株式会	14	
(22) 出版日		平成9年(1997)9月19日						_	10-14
(OD) D INSTER		1 M 2 - (1001) 2 7 110 H		山口県新南陽市開成町4560番地 (72)発明者 小栗 元宏					
				(170)	三重集四日市市別名6-7-8				
				(72)	<b>拳脚</b> :	哲 三村		1227130	•
				1,	,			市別名3-5	-1
				(72)	<b>幹明</b> 2	音 青山			•
				1				市青柴町800-	-255
				(72)	発明を	日田 智			
								市重装町368-	- 1
				(72)	発明	# 超江			Ī
				```				東員町城山2	-26-14

(54) 【発明の名称】 エチレンの三最化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【観問】 緑状紙密度がリエチレン(LLDPE)の原 料コモノマーとして有用な1 ーへキモンを効率よくかつ 高速的助に得ることができ、しかも独建調整場件や取扱 いか等易なエチレンの三重化がまを提守る。 【解決手段】 クロム化合物、アルキル金属化合物と特 定のイオウ化合物からなるエチレン三重化触媒を用いる。 3。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】クロム化合物、アルキル金属化合物と下記 一般式(1)

$$R^{1} - (Y)_{h} - [R^{2} - (Y)_{i}]_{h} - R^{3}$$
 (1)

(式中、トと1は1〜8の整数であり、kは0〜10の 動数である。ド、Pは4末人や行い水業、炭素数1〜20 の炭化水等基、炭素数1〜10のアシル基、炭素数1〜 10のアルコキン素、ハロケン原子及びド、ほか炭素 一炭素希合により結合した環状質素からなる形は 近れる。またドは炭素数1〜8のアルキレン基を表 す。Yは

148.1.1

又は 【化2】

を表す)及び/又は下記一般式 (2) R<sup>t</sup>-S-M (2)

(式中、R4は数素数1~20の炭化水素基、炭素数1~10のアシル基又は炭素数1~10のチオアシル基を 表し、Mは周期接表第1、2、11、12、13者しく は14核の環境基合有又は薬質塊の金属元素を表す)で 示されるイオウ化合物からなるエチレン三量化燃媒。

## 【請求項2】クロム化合物が下記一般式(3) CrA。 (3)

(式中、mは1~6の整数である。またAは一酸化炭素、アレーン、アルケン、アルキン、カルベン、トロゼ リウムカテオン、製業、ニトリル、イツニトリル、インニトリル、 オマン、ホスファイト、スルフィド、スルホキシド、ア ルキル基、アリール基、アルコキン基、チオアルコキシ チオカルボキシレート基、β - ジケトテート基、β - ヴ トエスラル基、ハロゲメ属 下、ヒドロキシル基、硝酸 基、領酸素、過塩素酸基皮化酸素からなる群より選ばれ た1種以上を表す)で示される化合物であることを特徴 とする診察項目に影響のエチレン・量解物数

## 【請求項3】アルキル金属化合物が下記一般式(4) R。MX。 (4)

(式中、pは0~p≤3であり、qは0~g<3であっ て、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、聖前、ポロン又はアルミニウムを表し、Rは 炭素数1~10のアルキル基からなる罪より選ばれた1 難以上を表し、以北本薬原子、アルコキン基、アリール 基及びハロゲン原子からなる罪より選ばれた「種以上を 表す)で示される化合物及び/Xはアルミノキサンでよ ることを物後とも結束用「Xはアルミノキサンでよう

## レン三量化酸媒。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の エチレン三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化する ことを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項5】エチレン三量化触媒が光の照射を受けていることを特徴とする請求項4に記載のエチレンの三量化 方法

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の底する技術分野】 木列明は、クロム化合制、ア ルキル金属化合物及びイオウ化合物からなるエチレン三 量化地域、及びそれを用いたエチレンの三量化力法に関 する。さらに詳しくは、線状底部度がリエチレン(LL DPE)の原料コモノマーとして利用な1 へみ生を 効率よくかつ高速度的に得ることができ、しかも熱媒調 製器件や成扱いが容易なエチレンの二量化機様、及びそ れを用いたエチレンの三量化法に関する。

#### [0002]

【健康の技術】エチレンを三度化して1 - ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いること は公知である。例えば、物師昭62 - 265237号公 係にはグロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキンド及びドラー配位子からを約錠域が明示されている。また、物間平6 - 239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル及びハライドからなる機能が、また物理学の - 2062分報には、クロム塩と金属アミドの反応生成物、無機酸化物面体、アルモキサン及び電子供与体化合物からなる触媒素が明またがいる。

#### [0003]

【現明が解決しようとする盟創】クロム化合物を触線と とて用いるエチレンの三量化方法においては、エチレン の三量化反正線で可能に第クロム能線の処理を必要とする が、競越を構成するクロム化合物は構造によっては極め のは一般である。 のは一般である。 のは一般である。 のは一般である。 は、クロム当たりの活性が十分でく、クロム化合物を 大量に用いなければならないという問題があった。また、多葉のポリエチレンを副性にしまった。 あった。

【0004】また、特冊字6-239920号公保に記 歳の方法は、クロム当たりの活性を改善して、クロム化 合物の使用業を抑制している。しかしこの方法では、 機工問題権が頻繁な上に、無域の一成分であるビロール 含有化合物は、空気に対して整めて不安定な物質である たい着色して劣化しやすい等、取り扱いが難し、、工業 的な機関としてはまだ十分なものではなかった。また、 特闘学9-20692号公保に記載の方法は、 
触媒の 機成成分として無機能化物間外を必要しまるため。 酸化物固体の廃成や乾燥等の触媒測製操作が損雑になる 上に、触媒はスラリー液になるため触媒液の取扱いや反 応器への触媒の導入が難しいという問題があった。

[0005] 本郷明土上記の課題に鑑かてなされたものであり、その目的は触媒線関操作や歌扱いが等場を工業的に有利を触媒系を提供し、しかも1.LDPEの原料コモノマーとして有用な1ーヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高进訳的は得ることができるエチレンの三量化力法を提供することである。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者もは、上記の課題を解決するため栽造検討を行った結果、クロム化合 制、アルキル金配合金物及び特定のイオウ化合物からなる触媒は触媒調軽操件や複胞いが容易であり、この触媒 の存在下にエチレンの三量仮反応を行なっと、非常に高 い触媒活性と高温技性を示すことを見い出し、本発明を 完成するに至った。

【0007】即ち本発明は、クロム化合物、アルキル金 薬化合物及びイオウ化合物からなるエチレン三量化験 媒、及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 【0008】

【発明の実施の形態】次に、本発明について更に詳しく 説明する。

【0009】本発明において使用されるイオウ化合物

(式中、hと1は1~8の密数であり、kは0~10の 数数である。R1、R3はそれぞれ大常、炭素数~20 の炭化大素塩、炭素数1~10のアンル塩、炭素数1~ 10のアルコキシ基、ハロゲン原干及びR1、R3が炭素 一炭素結合により結合した環状置銭基からなる容易より選 ばれる。またR1は炭素数1~8のアルキレン基を表

【0011】又は 【0012】 【化4】

【0013】を表す)及び/又は下記一般式(2) Rf-S-M (2)

(式中、R\*は炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1 ~10のアシル基又は炭素数1~10のチオアシル基を 表し、Mは周期律表第1、2、11、12、13若しく は14族の関類集合有又は無限機の金属元素を表す)で 示される化合物である。

【0015】上記一般式(2)において、炭素数1~2 0の炭化水素基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル 基、フェニル基、トリル基又はフッ素含有フェニル基等 が挙げられる。炭素数1~10のアシル基としては、特 に限定するものではないが、例えば、アセチル基、ベン ゾイル基又はトルオイル基等が挙げられ、 虚素数 1~1 0のチオアシル基としては、特に限定するものではない が、例えば、チオアセチル基、チオベンゾイル基又はチ オトルオイル基等が挙げられる。また、Mとしては、例 えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、 銅、亜鉛、アルミニウム又はすず等が挙げられる。 置地 基としては、特に限定するものではないが、例えば、ア ルキル基やアリール基が挙げられる。アルキル基として は、特に限定するものではないが、例えば、メチル基、 エチル基、プロビル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチ ル基、オクタデシル基、ベンジル基等が挙げられる。ま た、アリール基としては、特に限定するものではない が、例えば、フェニル基、トリル基等が挙げられる。 【0016】上記一般式(1)で示されるイオウ化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、ジメ チルスルフィド、ジエチルスルフィド、ジ (n-プロビ ル) スルフィド、ジ (i - プロビル) スルフィド、ジ (n-ブチル)スルフィド、ジ(sec-ブチル)スル フィド、ジ (モーブチル) スルフィド、ジヘキシルスル フィド、ジオクチルスルフィド、ジドデシルスルフィ ド、ジエチレンスルフィド、ジプロピレンスルフィド、 ジアリルスルフィド、ビス (2-メルカプトエチル)ス ルフィド、ジフェニルスルフィド、ジベンジルスルフィ ド、ビス (ペンタフルオロフェニル) スルフィド、エチ ルメチルスルフィド、セーブチルメチルスルフィド、フ ェニルメチルスルフィド、アリルメチルスルフィド、2 ーヒドロキシエチルメチルスルフィド、2-クロロエチ ルメチルスルフィド、2-クロロエチルエチルスルフィ

【0017】また、ジメチルジスルフィド、ジエチルジ スルフィド、ジ (n-プロピル) ジスルフィド、ジ (i -プロピル) ジスルフィド、ジ (n-ブチル) ジスルフ ィド、ジ(tーブチル)ジスルフィド、ジアリルジスル フィド、ジフェニルジスルフィド、ビス (2~ヒドロキ シエチル) ジスルフィド、メチルプロピルジスルフィ ド、1,2-ジチオラン、1,2-ジチアン、1,2, 3,5,6-ベンタチエパン、ジアセチルジスルフィ ド、ジベンゾイルジスルフィド等のポリスルフィド類。 メチルチオシアネート、フェニルチオシアネート等のチ オシアネート類、ジメチルスルホキシド、ジブチルスル ホキシド、ジフェニルスルホキシド等のスルホキシド 類、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン、ジブチルス ルホン、ジフェニルスルホン、ジ (p-トリル) スルホ ン、テトラメチレンスルホン、ビス (フェニルスルホニ ル) メタン、ジメチルサルフェート等のスルホン額、ジ フェニルチオールスルフィナート、ジトリルチオールス ルフィナート等のチオールスルフィナート類、フェニル ベンゼンチオールスルホナート、フェニルプチルチオー ルスルホナート等のチオールスルホナート類が挙げられ

【0018】上記一般式(2)で示されるイオウ化会物 としては、特に限定するものではないが、例えば、ジイ ソプチルアルミニウムチオメトキシド、ジイソプチルアルミニウム トネプロボキシド、ジイソプチルアルミニウムト オオフルボキシド、ジイソプチルアルミニウムト オオフルボキシド、ジイソプチルアルミニウムテオフェノキシド、 ジイソプチルアルミニウムベンタフルオロナオフェノキ シド、ジエチルアルミニウムスクタフルオロナオフェノキ シド、ジエチルアルミニウムチオブトキシ ド、ナトリウムトオブトキシド、メリチウムチオブトキシ ド、オトリウムトオブトキシド、カリカムチオブトキシ ド、オトリウムトオブトキシドをの金銭テオアル コキンド類、ジイソプチルアルミニウムチオアキテー ト、ジイソプチルアルミニウムチオベングエート、ジイ ペンゾエート)、郷ビス (ナオペンゾエート) 等の金属 ナオカルボキシレート類、ジイソプチルアルミニウムジ ナオアセテート、ジイソプチルアルミニウムジ ゾエート、ジフェニルスビス (ジナオペンソエー ト)、電館ビス (ジナオペンソエート)、郷ビス (ジナ オペンゾエート)等の金属ジチオカルボキシレート類が ジョビナトカ。

挙げられる。 【0019】また、本発明において使用される上記一般 式(2)の化合物は、エチレン三量化触媒の構成成分と してそのまま加えてもよいし、あるいは反応系で直接合 成してもよい。反応系で直接合成する方法については、 特に限定するものではなく、公知の方法で合成できる。 例えば、(1) 本発明のエチレン三量化触媒の構成成分 であるアルキルアルミニウム化合物とイオウを接触させ る方法。(2)アルキルアルミニウム化合物と二硫化炭 素を接触させる方法、(3)アルキルアルミニウム化合 物とメルカプタンを接触させる方法、(4)アルキルア ルミニウム化合物とチオカルボン酸を接触させる方法。 (5) アルキルアルミニウム化合物とジチオカルボン酸 を接触させる方法、等が採られる。具体的には、T.M ol and E. A. Jeffery, ORGANO ALUMINIUM COMPOUNDS, p251 (1972), ELSEVIERに開示されている。 【0020】これらのイオウ化合物のうち安全性や入手 の面から、スルフィド類が好ましく、より好ましくはジ (n-プチル) スルフィド、ジメチルスルフィド叉はテ トラメチレンスルフィドが用いられる。また、上記イオ ウ化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種 以上を混合して用いることも可能である。 【0021】イオウ化合物の使用量は、クロム化合物1

そいた対しての、01~10の、00~1当度であり ましたは0.05~10、00~1当度、より好ましくは 0.1~2,000当量である。イオア化合物の使用量 がクロム化合物1モルに対して0.01当量未満の場合 は、多量のボリエチレンを副生する。一方、使用量がク ロム化合物1モルに対して100、00当量を越える 場合には触媒形が低下する傾向にある。

【0022】本発明において使用されるクロム化合物 は、特に制限するものではないが、例えば、下記一般式 (3)

 た1種以上を表す)で示される化合物が好適なものとして用いられる。

【0023】上記一般式(3)において、アレーンとし ては、特に限定するものではないが、例えば、ベンゼ ン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼ ン、 t ープチルベンゼン、キシレン、ジイソプロピルベ ンゼン、ジブチルベンゼン、トリメチルベンゼン、テト ラメチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン、トリフェニ ルベンゼン、安息香酸、安息香酸メチル、安息香酸エチ ル、テレフタル酸ジメチル、ベンズアルデヒド、アニス アルデヒド、クロロベンゼン、プロモベンゼン、ヨード ベンゼン、フルオロベンゼン、フェノール、アニソー ル、ベンジルアルコール、フェニル酢酸、フェニル酢酸 エチル、メトキシフェネチルアルコール、スチレン、フ ェニルアセチレン、トリメチルシリルベンゼン、トリエ トキシシリルベンゼン、トリメチルゲルマニウムベンゼ ン、トリメチルスタニルベンゼン、トリフェニルボラ ン、トリフェニルホスフィン、フェニルメチルスルフィ ド、アセトフェノン、テトラフェニルシクロペンテノ ン、ビフェニル、ジフェニルエタン、ジフェニルプロバ ン、ジフェニルブタン、ジフェニルエチレン、ジフェニ ルプタジエン、ベンゾフェノン、ナフタレン、テトラヒ ドロナフタレン、ジヒドロナフタレン、アセナフチレ ン、アントラセン、ジヒドロアントラセン、フェナンス レン、ジヒドロフェナンスレン、インダン、インデン、 フルオレン、ピレン、テトラロン、ベンゾフェノン、ベ ンゾチオフェン、フラン又はチオフェン等が挙げられ る。また、アレーンとして芳香族化合物を含むポリマー も含まれる。

【0024】アルケンとしては、特に限定するものでは ないが、例えば、エチレン、プロピレン、ブテン、ペン テン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセ ン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテ ン、シクロオクテン、ブタジエン、イソプレン、オクタ ジエン、シクロオクタジエン、オクタトリエン、シクロ オクタトリエン、シクロヘプタトリエン、マレイン酸又 は無水マレイン酸等が挙げられる。アルキンとしては、 特に限定するものではないが、例えば、アセチレン、フ ェニルアセチレン、ジフェニルアセチレン又はアセチレ ンジカルボン酸ジエチルエステル等が挙げられる。カル ベンとしては、特に限定するものではないが、例えば、 メチルメトキシカルベン、フェニルメトキシカルベン又 はジフェニルカルベン等が挙げられる。トロピリウムカ チオンとしては、特に限定するものではないが、例え ば、トロビリウム、イソプロビルトロビリウム又はメト キシトロピリウム等が挙げられる。ニトリルとしては、 特に限定するものではないが、例えば、アセトニトリル 又はベンゾニトリル等が挙げられる。イソニトリルとし ては、特に限定するものではないが、例えば、シクロへ キシルイソニトリル又はセーブチルイソニトリル等が挙

【0025】またアルキル基としては、特に限定するも のではないが、例えば、メチル基、エチル基、ブチル 基、アリル基、ネオペンチル基、シクロペンタジエニル 基。ペンタメチルシクロペンタジエニル基又はトリメチ ルシリルメチル基等が挙げられる。アリール基として は、特に限定するものではないが、例えば、フェニル基 又はトルイル基等が挙げられる。アルコキシ基として は、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヘキシル オキシ基、ステアリルオキシ基又はフェノキシ基等が挙 げられる。チオアルコキシ基としては、特に限定するも のではないが、例えば、チオメトキシ基、チオエトキシ 基、チオプトキシ基又はチオフェノキシ基等が挙げられ る。カルボキシレート基としては、特に限定するもので はないが、例えば、アセテート基、プロビオネート基、 ブチレート基、ネオペンタノエート基、2-エチルヘキ サノエート基、オキシー2-エチルヘキサノエート基。 イソオクタネート基、ジクロロエチルヘキサノエート 基、ラウレート基、ステアレート基、オレエート基、ベ ンゾエート基、又はナフテネート基等が挙げられる。チ オカルボキシレート基としては、特に限定するものでは ないが、例えば、チオアセテート基又はチオベンゾエー ト基等が挙げられる。ジチオカルボキシレート基として は、特に限定するものではないが、例えば、ジチオアセ テート基又はジチオベンゾエート基等が挙げられる。<br/>
B ージケトナート基としては、特に限定するものではない が、例えば、アセチルアセトナート基 トリフルオロア セチルアセトナート基、ヘキサフルオロアセチルアセト ナート基、2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘ プタンジオナート基、1、3-ブタンジオナート基、2 -メチル-1、3-ブタンジオナート基、ベンゾイルア セトナート基等が挙げられる。<br/>
βーケトエステル基とし ては、特に限定するものではないが、例えば、アセチル アセテート基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、 特に限定するものではないが、例えば、フッ素、塩素、

臭素又はヨウ素が挙げられる。

【0026】上記一般式(3)で示されるクロム化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、ヘキ サカルボニルクロム (0)、ペンタカルボニル (メチル メトキシカルベン)クロム(0)、ペンタカルボニル (フェニルメトキシカルベン)クロム(0)、ペンタカ ルボニル (ジフェニルカルベン) クロム (0) ベンタ カルボニル (トリフェニルホスフィン) クロム (0)、 テトラカルボニル (メチルメトキシカルベン) (トリメ チルホスフィン) クロム(0)、テトラカルボニルビス (エチレン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼ ン) クロム(0)、トリカルボニル(トルエン)クロム (0)、トリカルボニル (エチルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル (イソプロピルベンゼン) クロ ム(0)、トリカルボニル(tーブチルベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(キシレン)クロム(0)、 トリカルボニル (ジイソプロピルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(ジブチルベンゼン)クロム (0)、トリカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム (0)、トリカルボニル (テトラメチルベンゼン) クロ ム(0)、トリカルボニル(ヘキサメチルベンゼン)ク ロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(フェノール)クロム (0)、トリカルボニル(安息香酸)クロム(0)、ト リカルボニル (安息香酸メチル) クロム (0)、トリカ ルポニル (安息香酸エチル) クロム (0)、トリカルボ ニル (テレフタル酸ジメチル) クロム(0). トリカル ボニル (ベンツアルデヒド) クロム (0) トリカルボ ニル (アニスアルデヒド) クロム (0)、トリカルボニ ル(クロロベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル (プロモベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(ヨ ードベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(フルオ ロベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(アニソー ル) クロム(0)、トリカルボニル(ベンジルアルコー ル) クロム(0)、トリカルボニル(フェニル酢酸)ク ロム(0)、トリカルボニル(フェニル酢酸エチル)ク ロム(0)、トリカルボニル(メトキシフェネチルアル コール) クロム(0)、トリカルボニル(スチレン)ク ロム(0)、トリカルボニル(フェニルアセチレン)ク ロム(0)、トリカルボニル(トリメチルシリルベンゼ ン) クロム(0)、トリカルボニル(トリエトキシシリ ルベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(トリメチ ルゲルマニウムベンゼン) クロム(0)、トリカルボニ ル (トリメチルスタニルベンゼン) クロム(0). トリ カルボニル [1,4-ビス(トリブチルスタニル)ベン ゼン] クロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルボ ラン) クロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルホ スフィン) クロム(0)、トリカルボニル(フェニルメ チルスルフィド) クロム(0)、トリカルボニル(テト ラフェニルシクロペンテノン) クロム(0). トリカル

ボニル (ビフェニル) クロム (0) トリカルボニル (ジフェニルエタン) クロム(0). トリカルボニル (ジフェニルプロパン)クロム(0). トリカルボニル (ジフェニルブタン) クロム(0)、トリカルボニル (ジフェニルエチレン)クロム(0)、トリカルボニル (ジフェニルブタジエン)クロム(0). トリカルボニ ル (ベンゾフェノン) クロム (0)、トリカルボニル (ナフタレン) クロム(0)、トリカルボニル(テトラ ヒドロナフタレン)クロム(0). トリカルボニル(ジ ヒドロナフタレン)クロム(0)、トリカルボニル(ア セナフチレン) クロム(0)、トリカルボニル(アント ラセン) クロム(0)、トリカルボニル(ジヒドロアン トラセン) クロム(0)、トリカルボニル(フェナンス レン) クロム(0). トリカルボニル(ジヒドロフェナ ンスレン) クロム(0)、トリカルボニル(インダン) クロム(0)、トリカルボニル(インデン)クロム (0)、トリカルボニル(フルオレン)クロム(0)。 トリカルボニル (ピレン) クロム (0)、トリカルボニ ル (テトラロン) クロム (0)、トリカルボニル (ベン ゾフェノン)クロム(0)、トリカルボニル(ベンゾチ オフェン) クロム(0)、トリカルボニル(チオフェ ン) クロム(0)、トリカルボニル(シクロヘアタトリ エン)クロム(0)、トリカルボニル(トロピリウム) クロムテトラフルオロボレート、トリカルボニル (イソ プロビルトロビリウム) クロムテトラフルオロボレー ト、トリカルボニル (メトキシトロピリウム) クロムテ トラフルオロボレート、トリカルボニルトリス (アセト ニトリル) クロム(0)、トリカルボニルトリス(t-プチルイソニトリル)クロム(0)、トリカルボニルト リス(トリフェニルホスファイト)クロム(0). (エ チレン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(エチレン)ジカルボニル(トリメチルベンゼ ン) クロム(0)、(エチレン) ジカルボニル (ベンゼ ン) クロム(0)、(エチレン) ジカルボニル(ナフタ レン)クロム(0). (プロピレン)ジカルボニル(へ キサメチルベンゼン) クロム(0)、(ブテン) ジカル ボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、(ペンテ ン) ジカルポニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(ヘキセン)ジカルボニル(トリメチルベンゼ ン) クロム(0)、(ヘプテン) ジカルボニル(トリメ チルベンゼン) クロム(0)、(オクテン) ジカルボニ ル (トリメチルベンゼン) クロム (0). (ノネン) ジ カルボニル (ベンゼン) クロム (0)、(デセン) ジカ ルボニル (トリメチルベンゼン) クロム(0)、(シク ロベンテン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) ク ロム(0)、(シクロヘキセン) ジカルボニル (ベンゼ ン) クロム(0)、(シクロヘプテン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム(0)、(シクロオク テン) ジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、(ブタジエン)ジカルボニル(ヘキサメチルベ

ンゼン) クロム(0)、(イソプレン) ジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム(0)、(オクタジエ ン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(シクロオクタジエン)ジカルボニル(トリメ チルベンゼン) クロム (0)、(オクタトリエン) ジカ ルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)(シク ロオクタトリエン) ジカルボニル (トリメチルベンゼ ン) クロム(0)、(マレイン酸) ジカルボニル(トリ メチルベンゼン) クロム (0)、(無水マレイン酸) ジ カルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0) (ア セチレン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロ ム(0). (フェニルアセチレン) ジカルボニル (トリ メチルベンゼン) クロム(0)、(ジフェニルアセチレ ン) ジカルポニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(アセチレンジカルボン酸ジエチルエステル) ジカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、 (アセチレンジカルボン酸ジエチルエステル) ジカルボ ニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム(0)、ベンゾニ トリルジカルボニル (ベンゼン) クロム(0). シクロ ヘキシルイソニトリルジカルボニル (ベンゼン) クロム (O) トリフェニルホスフィンジカルボニル (o-x) トキシアセトフェノン) クロム(0)、トリフェニルホ スフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム (0)、トリメチルホスフィンジカルボニル (トリメチ ルベンゼン) クロム(0)、トリエチルホスフィンジカ ルポニル (ベンゼン) クロム (0)、トリプチルホスフ ィンジカルポニル (トリメチルベンゼン)クロム (0)、トリシクロヘキシルホスフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム(0)、トリフルオロホ スフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、ジフェニルメチルホスフィンジカルボニル(へ キサメチルベンゼン)クロム(0)、メチルジフェニル ホスフィンジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロ ム(0)、ジメチルホスフィノエタンジカルボニル(ト リメチルベンゼン) クロム(0)、トリメチルホスファ イトジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、トリフェニルホスファイトジカルボニル (ヘキ サメチルベンゼン)クロム(0)、テトラメチレンスル フィドジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、ジメチルスルホキシドジカルボニル (ヘキサメ チルベンゼン) クロム(0)、テトラメチレンスルホキ シドジカルボニル (ベンゼン) クロム (0) . ジフェニ ルスルホキシドジカルボニル (ベンゼン)クロム (0). 「トリフェニルホスフィンジカルボニルクロム (0)]ダイマー、ビス (ベンゼン) クロム (0)、ビ ス (エチルベンゼン) クロム (0)、 ビス (ヘキサメチ ルベンゼン)クロム(0) トリカルボニル(シクロペ ンタジエニル) クロム(1) ダイマー、ジカルボニル (ペンタメチルシクロペンタジエニル) クロム(I)ダ イマー、ヒドリドトリカルボニル (シクロペンタジエニ

ル) クロム ( I I ) 等が挙げられる。 【0027】さらにジメチルクロム(II)、トリメチ リス (カーアリル) クロム ( I 1 I ) 、テトラキス (カ -アリル) ニクロム (II)、テトラキス (ネオペンチ ル) クロム (IV) . テトラキス (トリメチルシリルメ チル) クロム (IV)、ビス (シクロペンタジエニル) クロム ( 1 1 ) 、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) クロム (II)、トリス (πーアリル) クロム (III) . テトラキス (πーアリル) クロム (T V)、シクロペンタジエニル (ベンゼン) クロム (I)、ジフェニル (ベンゼン) クロム (II)、ジフ ェニルクロム(II)、テトラメトキシクロム(I V) . テトラエトキシクロム(IV) . テトラプロポキ シクロム(IV)、テトラブトキシクロム(IV)、テ トラフェノキシクロム (IV)、クロム (II) ビス (アセテート)、クロム(III)トリス(アセテー ト)、クロム(II) ビス(プロピオネート)、クロム ( | | | | ) トリス (プロピオネート) . クロム ( | | トリス (ブチレート)、クロム (II) ビス (2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(2 ーエチルヘキサノエート)、クロム(II) ビス(イソ オクタネート)、クロム(III)トリス(イソオクタ ネート)、クロム(III)トリス(オキシー2-エチ ルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(ジクロ ロエチルヘキサノエート)、クロム(「II)トリス (ネオペンタノエート)、クロム(II)ビス(ネオペ ンタノエート)、クロム([[]])トリス(ラウレー ト)、クロム(II) ピス(ラウレート)、クロム(I II) トリス (ステアレート), クロム (II) ビス (ステアレート)、クロム(III)トリス(オレエー ト)、クロム(II) ビス(オレエート)、クロム(I II) トリス (ベンゾエート)、クロム (II) ビス (ナフテネート)、クロム(III)トリス(ナフテネ ート), クロム(II) オキザレート、クロム(II I) トリス (チオアセテート)、クロム (III) トリ ス (チオベンゾエート)、クロム (III) トリス (ジ チオアセテート)、クロム(III)トリス(ジチオベ ンゾエート)、クロム(II)ピス(アセチルアセトナ ート)、クロム(III)トリス(アセチルアセトナー ト)、クロム(III)トリス(トリフルオロアセチル アセトナート) . クロム ( I I I ) トリス (ヘキサフル オロアセチルアセトナート)、クロム(III)トリス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジ オナート)、クロム(III)トリス(1,3-ブタン ジオナート)、クロム(III)トリス(2-メチルー 1,3-ブタンジオナート)、クロム(III)トリス (ベンゾイルアセトナート)、クロム(III)トリス (アセチルアセテート)、フッ化クロム(II)、フッ 化クロム(III)、塩化クロム(II)、塩化クロム

(III)、與化クロム(II)、與化クロム(II 1)、ヨウ化クロム(II)、ヨウ化クロム(II I)、塩化クロミル、三麻化ヒドロキシクロム(II I)、研酸クロム(III)、硫酸クロム(III)、 部ペロム(III)、酸化クロム(III)、酸 化クロム(VI)等が挙げるれる。

【0028】また、クロム海と上記一般式(2)で示さ れるイオウ化合物との反応生成物も好適に使用できる。 クロム塩としては、フッ化クロム(II)、フッ化クロ ム(III)、塩化クロム(II)、塩化クロム(II I)、臭化クロム(11)、臭化クロム(III)、ヨ ウ化クロム(II)、ヨウ化クロム(III)が挙げら れ、なかでも塩化クロム(II)、塩化クロム(II が好ましい。クロム塩と上記一般式(2)で示され、 るイオウ化合物との反応は、ジエチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、ジオキサン、1,2-ジメトキシエタン 等のようなエーテル系溶媒中で行われる。反応温度は一 78℃~60℃、好ましくは-20℃~40℃で、また 反応時間は10分~48時、好ましくは30分~10時 間で反応が行われ、クロム塩に対するイオウ化合物の比 は1.5~3.5の範囲で行うことが好ましい。この反 応により、金属塩が副生して反応系に析出するが、沪別 によりこの金属塩を除去する。その後、エーテル系溶媒 を減圧下で除去して、得られた固体をペンタン、ヘキサ ン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカ ン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘ キサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素 に溶解して反応生成物とする。

【0029】さらに、上記のクロム化合物と電子供与体 からなる錯体も好適に使用することができる。電子供与 体としては、ホスフィン、ホスファイト、ホスフィンオ キシド、水、無水カルボン酸、エステル、エーテル、ア ルコール、ケトン、二硫化炭素、スルフォン、チオフェ ン又はスルフィド等が挙げられる。従って、クロム化合 物と電子供与体からなる錯体としては、例えば、トリク ロロトリス (トリフェニルホスフィン) クロム ( [ ] I)、トリクロロ[ビス(2-ジエチルホスフィノエチ ル) - エチルホスフィン] クロム (III)、トリクロ ロ「ビス (2-ジエチルホスフィノエチル) - n - プロ ビルホスフィン] クロム ( I I I ) 、トリクロロ [ ビス (2-ジエチルホスフィノエチル) -シクロヘキシルホ スフィン] クロム (III)、トリクロロ[1, 1, 1 ートリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン] クロム (III)、トリクロロ[トリス(2-ジエチルホスフ ィノエチル) ホスフィン] クロム ( I I I ) . トリクロ ロビス (トリプチルホスフィン) クロム (III) ダイ マー、ジクロロジニトロシルビス (トリフェニルホスフ ィンオキシド) クロム (II)、ジクロロビス (トリフ ェニルホスフィンオキシド) クロム(II), トリクロ ロトリス (ブチルアセテート) クロム ( 1 1 1 ) トリ

クロロトリス (エチルアセテート) クロム ( [ | | | ) トリクロロトリス (テトラヒドロフラン) クロム (II トリクロロトリス(ジオキサン)クロム(II I)、トリクロロトリス (iso-プロパノール) クロ ム(III)、トリクロロトリス(2-エチルヘキサノ ール) クロム ( I I I ) 、トリフェニルトリス (テトラ ヒドロフラン) クロム ( I I I ) 、クロム ( I I I ) ト リス (アセテート) 無水酢酸付加物等が挙げられる。 【0030】また上記のクロム化合物と電子受容体から なる錯体も好適に使用することができる。電子受容体と しては、特に限定するものではないが、例えば、トリニ トロベンゼン又はテトラシアノエチレン等が挙げられ る。従って、クロム化合物と電子受容体からなる錯体と しては、例えば、トリカルボニル (ベンゼン) クロム (0)・トリニトロベンゼン、トリカルボニル(トルエ ン) クロム(0)・トリニトロベンゼン、トリカルボニ ル (トリメチルベンゼン) クロム (0)・トリニトロベ ンゼン、トリカルボニル (ベンゼン) クロム(0)・テ トラシアノエチレン、トリカルポニル(トルエン)クロ ム(0)・テトラシアノエチレン、トリカルボニル(キ シレン) クロム(0)・テトラシアノエチレン、トリカ ルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)・テトラ シアノエチレン、トリカルポニル (アニソール) クロム (0)・テトラシアノエチレン等が挙げられる。 【0031】これらのうち触媒活性の面から、一酸化炭 素を含有するクロム化合物が好ましく用いられる。より 好ましくは、ヘキサカルボニルクロム(0). トリカル

素を含するクロA化合物が好ましく開いられる。より 好ましくは、ヘキサカルボニルクロム(の)、トリカル ボニル(ベンゼン)クロム(の)、トリカルボニル(ト リメチルベンゼン)クロム(の)、トリカルボニル(ナ フタレン)クロム(の)、トリカルボニル(テトラリ ン)クロム(の)、トリカルボニル(シクロヘンチトリ ン)クロム(の)が用いられる。また、上配クロム化 合細されて礼甲様で使用し得るのみならず、二細以上 を混合して用いることも可能である。

【0032】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は、特に限定するものではないが、例えば、下記一 般式(4)

 $R_p M X_q$  (4)

(式中、pは30~p≤3であり、qは30≤q<3であっ て、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、聖鏡、ポロン又はアルミニウムを表し、Rは 炭素敷1~10のアルキル悉からなる群より選ばなた。 報以上を表し、近は本葉原子、カルコキシ基、アルール 基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を 表す)で示される信念物成び/又はアルミノキサンが耐 遊なものとして挙げられる。

【0033】上記一般式(4)において、炭素数1~1 0のアルキル基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、フロビル基、ブチル 基、シクロヘキシル基、双はオクチル基等が挙げられる。 アルコキン基としては、特に関連するものではないが、 別えば、メハキン基、エキシ基、エトキン基、アイキン基、アイキン基等が挙げられる。アリール基としては、特に 関連するものではないが、例えば、フェニル基等が挙げ たれる。ハロゲン原干としては、特に関連するものでは ないが、例えば、ファ素、事素、臭薬又はヨウ素が挙げ られる。

【0034】なお、上記一般式 (4) において、MがA 1で、pとのがそれぞれ1、5のとき、A1R1、S1、S1、S2 となる。このような化合物は、理論的には存在しない が、通常、慣用的にA1、R3、S3、O4セスキ体として表現 されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0035】上記一般式(4)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロビルリチウム、 nーブチルリチウム、 sーブ **チルリチウム、** t ープチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルプロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエ チルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリーローへ キシルアルミニウム、トリーn-オクチルアルミニウ ム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシク ロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムプロミド、ジイソブチルアルミニウ ムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリ ド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミ ニウムジクロリド等が挙げられる。

【0096】本原明において使用されるアルミノキャンとは、前距のアルキルアルミニウム化合物と水とを一定 範囲外の重比で反応させて得られる加水分解生活地である。アルキルアルミニウム化合物を加水分解する方法については、特に設定するものではなく、公知の方法につ かできる。例えば、(1)アルキルアルミニウム化合物 そのまま、又は有機器ペク希釈溶版に水を接触させる 方法、(2)アルキルアルミニウム化合物を無化を接触させる 方法、(2)アルキルアルミニウム化合物を無化る。 長板、近極線・7水塩、硫酸線・5水塩等の の際には、前記神間側502−2652379分解や特開網 62−148491号公保に開示されている。加水分解 62−148491号公保に開示されている。加水分解 62−148491号公保に開示されている。加水分解 62−148491号公保に関示されている。加水分解 62−148491号公保に関示されている。1000日 1100日 1100

2、好ましくは1:0.01~1:1.1である。
 【0037】これらのうち入手の容易さ及び活性の面か

らアルキルアルミーウム代金物やアルミノキサンが貸ま レく用いられ、さらに對ましくはトリエチルアルミニウ ム、トリイソチルアルミニーウム又はイソブチルアルト ノキサンが用いられる。これらのアルキル金属化金物は 単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用い ることも可能である。

【0038】アルキル金属化合物の使用量は、クロム化合物1 モルに対して0.1~10,000当量であり、 対ましくは3~3,000当量、より好ましくは5~ 2,000当量である。

【0039】本発明のエチレンの三量化触媒は、前記の クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物を 原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる、接 触方法は特に制限されないが、例えば、クロム化合物。 アルキル金属化合物及びイオウ化合物を前もって接触さ せて触媒を調製した後、エチレンと接触させて三量化反 応を行う方法、三量化反応原料であるエチレンの存在下 にクロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物 を接触させて触媒を調製し、接触と同時に三量化反応を 開始する方法が採られる。具体的には、前者の場合は、 (1) クロム化合物およびイオウ化合物を含む溶液にア ルキル金属化合物を導入する、(2)アルキル金属化合 物及びイオウ化合物を含む溶液にクロム化合物を導入す る、(3)アルキル金属化合物を含む溶液にクロム化合 物及びイオウ化合物を導入する、(4)クロム化合物を 含む溶液にイオウ化合物とアルキル金属化合物を導入す る、といった方法により触媒を調製することができる。 又、後者の場合は、(1)クロム化合物、アルキル金属 化合物、イオウ化合物及びエチレンをそれぞれ同時に独 立に反応系に導入する。(2)アルキル金属化合物を含 む溶液にクロム化合物、イオウ化合物及びエチレンを導 入する、(3)クロム化合物、イオウ化合物を含む溶液 にアルキル金属化合物及びエチレンを導入する。(4) アルキル金属化合物及びイオウ化合物を含む溶液にクロ ム化合物及びエチレンを導入する。(5)クロム化合物 を含む溶液にアルキル金属化合物、イオウ化合物及びエ チレンを導入する、という方法により触媒を調製するこ とができる。なお、これらの原料の混合順序は特に制限 はされない.

【0040】この機械を割削する際の、クロム化合物の 濃度は特に制限されないが、遠常溶解1リットルあた り、0、001マイクロモル~100ミリモル、辞まし くは0、01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用 むれる。これより内を19機能解度では十分な活力が得ら れず、逆にこれより大きい酸解構度では、陸爆活性が増 加せず整済的でない。またここで用いられる溶凝として は、何足は、ブラン、ペンクン、ペキサン、ペクシン、 オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペン クン、シクロペキサン、メチルンクロペキサン、シクロ オクタン、デカリン等の間間放棄化水業類、ペンセン、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン等の汚済族族化水素類及び 塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジプロロエ タン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また灰砂生域 物、例えば、1~ベキセンを溶板として用いることも可能である。こ たず、二種以上を混合して用いることも可能である。こ て、一般援調整めのフロム化合物温度をコントロース 6目的で、必要に応じて繊維や希釈しても差し支えな

【0041】また、クロム化合物、アルキル金属化合物 及びイオウ化合物を招続させる際の温度は、100~2 50℃、新ましくは0~200℃である。接触時間は特 に制限されず、0分~24時間、新ましくは0分~2時間である。なお、接触時のサベての操作は、空気と水分 を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び常様は 十分に登場しておくことが重ましい。また、原料及び常様は

【0042】このようにして調製された触媒を用いてエ ナレンの三量化反応を行なう。本等別においてクロ人様 媒の使用品は特に制限されないが、遺高、前記機で希 釈し、三量化反応演1リットルあたり、クロム化合物が 0.001マイクロモルー100ミリモルの遺族で使用され 6.これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られ ず、速にこれより大きい地媒満度では、触媒活性が増加 せず経路的でなり。

【0043】本祭明におけるエチレンの三量化を仮の温度は、100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。灰色圧力は、三葉化皮皮系がエチレン祭開致であれば、特に制限されないが、通常、絶対圧で0~3、000kg/のmである。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に歩めることはできないが、通常、5秒でおける。また、エチレンは、前型の圧力を保つように連絡的に供給してもよいし、反応肺過時に前記圧レンには、反応下るとせてもない。原が成下る正チレンには、反応下不活性なガス、例えば効率、アルゴン、ハウム学が含まれても何ら差し支えない。なお、三様で反応のすべての機能は、気候と水かを避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生しい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが発生した。

【0044】本発明によれば、クロム化合物、アルキル 金属化合物及びイオウ化合物からなる触媒に、更に光を 照射し、エチレンの三量化反応を行うことが好ましい。 光の照射により触媒活性が大幅に向上する等の効果が認 められる。

[0045] 本発明において使用される光は、特に眼定するものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光 が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000 nm の光が好ましく、より好ましくは200~700 nm 光が用いられる。また、光の照度は特に制限されない が、光澱から光を直射することが好ましい。

【0046】光の光線としては大橋光は人工光濃のいずれを用いても食いが、太陽光は駅底が小さく、天候に 影響され、他間の使用ができないことから、人工光濃が 望ましい、人工光濃としては、特に限せするものではな いが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、低圧水崩ラ ンプ、ホローカソードランプ、金属素が返電管、メタル ブライドランプ、。配圧トリウムランプ、タリカラン ブ、水類-タリウムランプ、水類一切ランプ、月空 電、未セノンー水類ランプ、高圧水類ランプ、超高圧水 機ランプ、フラシュランプ等が挙げられる。

【0047】光の照射時期は、特に制限するものではな いが、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化 合物からなる触媒系に照射してもよいし、またエチレン 三量化反応系に直接照射してもよい。具体的には、前者 の場合は、(1)クロム化合物を含む溶液に光を照射し て、その後アルキル金属化合物及びイオウ化合物を導入 してさらにエチレンと接触させてエチレン三量化反応を 行う、(2)クロム化合物とアルキル金属化合物を含む 溶液に光を照射して、その後イオウ化合物を導入してさ らにエチレンと接触させてエチレン三量化反応を行う。 (3) クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化 合物を含む溶液に光を照射して、その後エチレンと接触 させてエチレン三量化反応を行う、といった方法により 光を照射することができる。又、後者の場合は、(1) クロム化合物。アルキル金属化合物及びイオウ化合物の 存在下で光を照射しながらエチレン三量化反応を行う、 (2) 光照射を行なったクロム化合物、アルキル金属化 合物及びイオウ化合物からなる触媒の存在下でさらに光 を照射しながらエチレンの三量化反応を行う、という方

間は特に制限はされない。 (9048) 未成成は、同分式、半連続で、連続犬のいずれでも実施できる。三量化反応終了他、反応流に例えば、水、アルコール、水板化ケトリウム水溶液等の重合を発酵を満れて反応を停止させる。大流した場合コルト 静端は全知の限及硬度方法。例えば、水またはアルカリ 水溶液は、る地域学で除たした後、・成した1ーペーセンは、公知の場所法や蒸留法により反応液より分離される。また、高件するボリエナレンは、反応流出口で公知 の進の分離法や、一ペキセンの蒸留分割の感の旁流とし 分離依まされる。 (9049) 10041

法により光を照射することができる。なお、光の照射時

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いて更に詳細に 説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもの で、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

実施例1

内容積200mlのシュレンク管にトリカルボニル (1, 3, 5-トリメチルベンゼン) クロム (0) を 5. 1 mg、0. 125 mol/リットルのトリイソブ チルアルミニウム/シクロヘキサン溶液3、2m1. 145mo!/リットルのジ(n-ブチル)スルフ ィド/シクロヘキサン溶液2.0mlと乾燥したシクロ ヘキサン100m1を入れ、混合撹拌した。エチレン零 開気下で、ウシオ電気製超高圧水銀ランプ (500W) を用い、外部から光を10分間照射した。温度計、触媒 フィード管及び撹拌装置を備えた内容積300mlのス テンレス製耐圧反応容器に前記反応溶液を仕込んだ。 【0050】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を 1,000rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入 して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の 絶対圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガス を吹き込み、以後、前記圧力を維持するように薄入した

け、これらの反応条件を保った状態で5分反応を行なった。5分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

[0051] 反応容易を溜温まで冷却し、次いて使圧し た。反応流及び回収した気体中に含まれる生成物をガス クロマトグラフィーにより分所した。また、反近流に含 まれる間能分をろ転を用いてろ別し、これを順応能、減 圧下で乾燥(1mmHz、100℃)してその重量を測 定した。結果を表しに示す。

【0052】比較例1 ジ(nーブチル)スルフィドを用いなかったこと以外、 実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示

[0053] [表1]

		実施例1	比較例1		
触媒系					
Cr化合物		(Coll, 2) Cr (CO),	(Callag) Cr (CO)		
	μmo l	20.0	20.0		
アルキル金属	化合物	i BuaAt	i-Bu,A:		
	µ m o 1	400	400		
イオウ化合物		n – Bu <sub>z</sub> S			
	μmol	200	i -		
反応条件					
反応温度	°C	8.0	8.0		
	kg.cm²	40	4.0		
反応時間	分	5	5		
結果					
触媒活性 kg-l	^tty/g-Cr·瞓	70.9	່ 31. ອ		
被体	wt%	92.8	52, 1		
固体(PE)	w t %	7. 2	47.9		
液体中の	wt%				
生成物分布	C 4	0.4	. 0.8		
	C 6	93.2	92.1		
	C.8	3.9	4. 3		
	CIO	1, 1	1.3		
	C12+	1, 4	1.5		
C 6 純度	wt%	99.4	99.3		

(CE) (Usin 27CF(CU): 1 Pymes コル(1, 3, 5-F9756ペッセックタのな(0) C4:ア・アン、C6:ペキセン、C8:オケテン、C10:デ・セン、C12+:ド・デ・セス2:0 添オレフィン、 PE: ボーリエチレン、 C6級(-(1-ペキセン/全ペキセッ)×100

【0054】 【発明の効果】本発明によれば、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなる触線は、触媒調 製操作や収扱いが容易である。この触媒の存在下にエチ レンの三量化反応を行なうと、LLDPEの原料コモノ マーとして有用な1-ヘキセンを高い触媒活性でしかも 高選択的に製造することができる。

フロントページの続き

(51)Int.C1.6 CO7C 2/26

FI CO7C 2/26